# 19日本国特許庁(JP)

# ◎ 公開特許公報(A) 平2-248064

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)10月3日

H 01 L 21/78 C 09 J 5/00

ЈНВ

6824-5F 7038-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 13 (全6頁)

60発明の名称

半導体チップ固着キャリヤの製造方法及びウエハ固定部材

Ρ

**図出** 願 平1(1989)3月20日

@発 明 者

赤田

祐 三

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

⑪出 顋 人 日東電工株式会社

個代 理 人 弁理士 藤 本

明細書

1 発明の名称 半導体チップ固着キャリヤの製造 方法及びウエハ固定部材

#### 2. 特許請求の範囲

- 1.支持基材に設けた保持用感圧接着層の上に、 固着用接着剤層を介し半導体ウエハを接着固定して素子小片に分断する工程、形成した半 導体チップを固着用接着剤層と共に保持用感 圧接着層より剥離する工程、剥離した半導体 チップをその固着用接着剤層を介しチップキャ リヤに固着する工程からなることを特徴とす る半導体チップ固着キャリヤの製造方法。
  - 2. 分断工程において、少なくとも半導体ウエ ハ及び固着用接着剤層の全厚さにわたり切れ 目を入れる請求項1に記載の製造方法。
  - 3. 剥離工程及び固着工程において、固着用接着和層と共に半導体チップを剥離する処理と、 剥離した半導体チップをチップキャリヤにマウントする処理を、同じ保持手段を介して個々の半導体チップについて一連に行う請求項

2に記載の製造方法。

- 4. 支持基材の上に、素子小片に分断する半導体ウエハを支持するための保持用感圧接着層を有し、その保持用感圧接着層の上に、分断形成した半導体チップをチップキャリヤに固着するための固着用接着剤層を有してなり、その保持用感圧接着層と固着用接着剤層とが刺離可能に形成されていることを特徴とするウエハ固定部材。
- 5. 支持基材が透明フィルムからなる請求項4 に記載のウエハ固定部材。
- 6. 保持用感圧接着層が紫外線硬化型の感圧接着剤からなる請求項5に記載のウエハ固定部材。
- 保持用感圧接着層が加熱硬化型の感圧接着 剤からなる請求項4に記載のウエハ固定部材。
- 8. 保持用感圧接着層が発泡剤、ないし加熱膨 服剤を含有する請求項 4 に記載のウェハ固定 部材。
- 9、保持用感圧接着層が加熱型ブルーミング剤

を含有する請求項4に記載のウエハ固定部材。 10. 保持用感圧接着層と固着用接着剤層との間 に加熱処理で作用する接着力低減層を有する 請求項4に記載のウエハ固定部材。

- 11. 固着用接着剂層がホットメルト型接着剤からなる請求項4に記載のウエハ固定部材。
- 12. 固着用接着剤層がBステージ状態の接着剤からなる請求項4に記載のウエハ固定部材。
- 13. 固着用接着剤層が導電性を有するものである請求項4に記載のウエハ固定部材。

#### 3.発明の詳細な説明

### 産業上の利用分野

本発明は、半導体チップ固着キャリヤの製造方法、及びウエハ固定部材に関する。さらに詳しくは、半導体チップをチップキャリヤに固着するための接着剤を、分断前の半導体ウエハに予め付設した状態で取り扱うようにして製造工程を簡略化したものである。

#### 発明の背景

回路パターンが形成された半導体ウエハは、必

分断する。次に、支持基材を延伸して、形成された半導体チップを導電性接着剂層と共に一括剥離し、落下散在した半導体チップを個々に拾い上げつつ、その導電性接着剤層を介してチップキャリヤに固着する方法が提案されている(特開昭60~57642号公報、同60~182200号公報)。従ってこの方法では、固定部材がダイシング工程において半導体ウエハを接着保持する役割も兼ねており、工程が簡略な利点を有している。

#### 発明が解決しようとする課題

しかしながら、支持基材と導電性接着剤層との接着力を調整することが困難な問題点があった。 すなわち、半導体ウエハを素子小片に分断する点が とりは、分断時に支持基材と導電性接着剤層とが 層間剝離して分断不能や分断寸法ミス等の事態が 生じないよう、その剝がし力に耐える強い保持 が要求される反面、形成された半導体チップを導 は、弱い接着力であることが要求される。そのた が、これらの背反する要求がバランスするよう 要に応じ裏面研摩して厚さ調整したのち、ダイシング工程で素子小片に分断され、形成された半導体チップは、マウント工程におかれて接着剤を介しチップキャリヤに固着されたのち、ポンディング工程に移行される。分断に際しては切断屑の除去等のため適度な液圧(通常 2 kg / cm 程度)で洗浄することが通例である。

前記において、チップキャリヤに接着剤を付設し、その接着剤を介して半導体チップを固着するこれまでの方法では、接着剤層の厚さを均一にすることが困難であったり、接着剤の付設に特殊な装置を要したり、また付設に長時間を要したりするため、半導体チップに分断する前の半導体ウエハに予め固着用の接着剤を設ける方法が試みられている。

#### 従来の技術

従来、前記の方法として、支持基材の上に導電 性接着剤層を剥離可能に付設した固定部材を用い、 先ずその接着剤層に半導体ウエハを接着保持させ、 その半導体ウエハに沸を設けて割り、素子小片に

持基材と導電性接着剤層との接着力を調整する必要があるが、その調整が困難な問題点があった。 半導体ウェハの全厚さを回転丸刃等で切断する方式などのように、大きい保持力が要求される場合に適用できるものを得ることは特に困難であった。

## 課題を解決するための手段

本発明は、感圧接着層を介した保持方式とし、 その感圧接着層をチップ固着用の接着剤層より容 易に剥離できるようにして、上記の課題を克服し たものである。

すなわち、本発明は、支持基材に設けた保持用 感圧接着層の上に、固着用接着和層を介し半導体 ウエハを接着固定して素子小片に分断する工程、 形成した半導体チップを固着用接着剤層と共に保 持用感圧接着層より剥離する工程、剥離した半導 体チップをその固着用接着剤層を介しチップキャ リヤに固着する工程からなることを特徴とする半 導体チップ固着キャリヤの製造方法、及び

支持基材の上に、素子小片に分断する半導体ウェハを支持するための保持用感圧接着層を有し、

その保持用感圧接着層の上に、分断形成した半導体チップをチップキャリヤに固着するための固着 用接着剤層を有してなり、その保持用感圧接着層 と固着用接着剤層とが剥離可能に形成されている ことを特徴とするウエハ固定部材を提供するもの である。

#### 作用

支持基材とチップ固着用の接着剤層との間に保持用感圧接着層を、該接着剤層に対し剥離可能に介在させることにより、分断時に半導体ウエックを関づした。分析形成された半導体チップを固着剤層と共に刺離する際の設合に影響されないで独自に設置するとができる。その結果、分析時においては半導体チップを固着用接着剤をよいては半導体チップを固着用接着剤を表したができる。

#### 実 施 例

第1図に例示したように、本発明の方法において半導体ウエハの素子小片への分断は、半導体ウ

本発明の方法において分断工程を経て形成された半導体チップは、固着用接着剤圏と共に保持用 感圧接着圏より剥離され、その固着用接着剤圏を 介しチップキャリヤに固着される。

半導体チップを固着用接着剤層と共に剥離し、 チップキャリヤにマウントする方式は任意である。 例えば、支持基材を延伸して半導体チップを一括 エハ1が固着用接着剤圏2と接着され、その固着 用接着剤圏2が保持用感圧接着圏3を介し支持基 材4に固定された状態で行われる。

その状態の形成方式は任意である。例えば、半 導体ウエハに固着用接着剤圏を設け、支持基材に 保持用感圧接着層を設けてその固着用接着剤層と 保持用脇圧接着層とを接着する方式などにより形 成してもよい。前記状態の好ましい形成方式は、 予め支持基材の上に保持用感圧接着層と固着用接 着剤層を順次設けてなるウエハ固定部材を用いる 方式である。第3図にウエハ固定部材の構成例を 示した。4が支持基材、3が保持用感圧接着層、 2が固着用接着剤層である。なお、5は半導体ウ エハを接着するまでの間、固着用接着剤層2を被・ 夏保護するセパレータである。セパレータは必要 に応じて設けられる。固着用接着剤層は連続面と して形成されていてもよいし、半導体ウエハの平 面形態、ないし配置間隔に対応させてパターン状 態に形成されていてもよい。

接着固定した半導体ウエハ1を分断する方式に

刺離して落下させたのち、真空チャックで個々に 拾い上げてマウントする方式などでもよい。好ま しい方式は、切断分離した素子小片をそのまま保 持用感圧接着層に支持せた状態で個々のチップを ニードル等で突き上げ、真空チャックで吸着 ピックアップし、その保持下に移動させて マントする方式などのように、同じ保持手段をインで 個々の半導体チップについて剥離とマウトを 連に行う方式である。この場合、形成した半導体 チップの数在を防止できる利点がある。

本発明の方法、ないしウエハ固定部材においては、半導体チップを固着用接着剤層と共に剥離するため、保持用感圧接着層と固着用接着剤層とは 剥離可能に形成される。

剥離を可能とする方式については特に限定はなく、剥離工程において保持用感圧接着層と固着用接着剤層との接着力を低下、ないし喪失させうる方式であればよい。その例としては、保持用感圧接着層の硬化方式、発泡方式ないし加熱膨脹方式、ブルーミング方式、保持用感圧接着層ないし固着

用接着利潤の冷却方式、保持用感圧接着層と固着 用接着利潤との間に加熱処理で作用する接着力低 減層を介在させる方式などがあげられる。本発明 ではこれらの方式を適宜に組み合わせて適用して もよい。

前記した保持用感圧接着層の硬化方式は、架構 度を増大させて接着力を低下させるもので、その 形成は紫外線硬化型や加熱硬化型などの感圧接着 剤を用いることにより行うことができる。

紫外線硬化型の感圧接着剤の代表例としては、 不飽和結合を2個以上有する付加重合性化合物や 工ポキシ基を有するアルコキシランの機として対象 合性化合物と、カルボニル化合物や有性化合物と、カルボニル化合物や有化合物の も光重合開始剤を配合したがあばられる(特別の を光重合開始剤を配合はどがあばられる(特別の 60-196956号公報)。光重合性化合物、光重合 始剤の配合量は、それぞれベースポリマ100重量 部あたり10~500重量部、0.1~20重量部が一般的 である。なお、アクリル系ポリマには、通例のも の(特公昭57-54068号公報、特公昭58-33909号公報等)のほか、偶額にラジカル反応性不飽和を有するもの(特公昭61-56264号公報)やうるもの(特公昭61-56264号公報)にエポキシ基を2個人というを1個人というのは、1のののでは、1ののでは、

加熱架構型の感圧接着剤の代表例としては、ポリイソシアネート、メラミン樹脂、アミンーエポキシ樹脂、過酸化物、金属キレート化合物の如き 果構剤や、必要に応じジビニルベンゼン、エチレングリコールジアクリレート、トリメチロールブ

ロパントリメタクリレートの如き多官能性化合物 からなる架構調節剤などを配合したゴム系感圧接 着剤やアクリル系感圧接着剤などがあげられる。

保持用感圧接着層の発泡方式、ないし加熱膨脹方式は、加熱処理で保持用感圧接着層を発泡構造とすることにより、接着面形態を回凸構造とすることにより、接着面積を低下させるもので、その形成は保持用感圧接着層に発泡剤、ないし加熱膨脹剤を合うことができる。前記した硬化方式との併用は、接着力の低下に特に有効である。

発泡剤としては、例えば炭酸アンモニウムやアジド類の如き無機系発泡剤、アソ系化合物やヒドラジン系化合物、セミカルバジド系化合物、トリアソール系化合物、Nーニトロソ系化合物の如熱では発泡剤など、公知物を用いてよい。前記のロオクロカブセルは、発泡剤としても用いることがで

きて、前記した膨脹による表面凹凸構造とするか発泡による発泡構造とするかを制御することができ、また感圧接着剤中に容易に分散させることができて好ましく用いうる。発泡剤、ないし加熱膨脹剤の使用量は、ベースポリマ100重量部あたり3~300重量部が一般的である。

保持用整圧接着層のブルーミング方・スペーミング方がルーミング方がルーミング方がルーミンのの開発者を表する。 ののでは ない でいまな かっこう でいまな がっこう でいまな がっこう でいまな かっこう でいまな かっこう でいまな がっこう でいまな がった はん がった がった はん がった がった はん かっと がった かった ない である。

保持用感圧接着層ないし固着用接着剤層の冷却 方式は、低温化により接着力を低下させるもので、 冷却温度は - 30 ℃程度までが一般的である。冷却 方式は、他の方式を適用したあとに適用すること もできる。

本発明において、保持用感圧接着層の厚さは1

た、アルミナの如き熱伝導性物質からなる微粉末 を含有させて熱伝導性を高めてもよい。

本発明では、保持用感圧接着層と固着用接着剤層との接着力が、180度ピール値(常温、引張速度300m/分)に基づき、半導体ウエハの分断時において200g/20m以上、形成された半導体チップの刺離時において150g/20m以下となるよう、保持用感圧接着層、ないし固着用接着剤層を調製したものが、分断時の保持力、刺離時の刺煙容易性などの点より好ましい。

支持基材としては、一般にポリプロピレン、ポリエステル、ポリカーボネートでエチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレンリリート共重合体、エチレンサ重合体、エチレンカーがラスチックリックを強いた。ない、一般にはなどが、一般にはなどが、一般にはなどが、一般にはないが、一般にはない。ない、というにはない。ない、このフィルムのラミネート体などとしてはいるには、一般にはない。

~100 mm 、就中 1 ~40 mm が適当である。また、固 着用接着剤層の厚さは 1 ~100 mm が適当である。

固着用接着剤層の形成には、熱可塑性樹脂や熱 硬化性樹脂からなる適宜な接着剤を用いてよい。 一般には、エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチ レン・アクリル酸エステル共重合体、ポリエチレ ン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリエステル、 ポリカーボネート、セルロース誘導体、ポリビニ ルアセタール、ポリビニルエーテル、ポリウレタ ン、フェノキシ樹脂の如き熱可塑性樹脂からなる ホットメルト型接着剤、エポキシ樹脂、ポリイミ ド樹脂、マレイミド樹脂、シリコーン樹脂、フェ ノール樹脂の如き熱硬化性樹脂を用いた接着剤、 その他アクリル樹脂、ゴム系ポリマ、フッ素ゴム 系ポリマ、ファ素樹脂などからなる接着剤も用い られる。熱硬化性樹脂系接着剤による固着用接着 剤閥は、Bステージ状態として形成される。固着 用接着剤圏に、例えばアルミニウム、銅、銀、金、 パラジウム、カーボンの如き導電性物質からなる 微粉末を含有させて導電性を付与してもよい。ま

本発明の方法において半導体チップ固着キャリヤの製造は、例えばホットメルト型接着剤の場合の加熱酸着処理や、Bステージ状態の熱硬化性樹脂系接着剤の場合の硬化処理など、その固着用接着剤層に応じた適宜な接着処理で、チップキャリヤにより完了する。形成された半導体チップ固着キャリヤは通常、ボンディング工程等の後続工程へと導かれる。

#### 発明の効果

本発明によれば、保持用感圧接着層の上に剥離可能に設けた固着用接着剤層を介して半導体ウエハを接着固定するようにしたので、素子小片への分断時に半導体ウエハを充分な保持力で固定することができると共に、形成した半導体チップを固着用接着剤層をチップキャリヤへの固着にそのまま利用することができる。

# 4.図面の簡単な説明

第1図は半導体ウェハを接着固定した状態の断面図、第2図は半導体ウェハを分断した状態の断面図、第3図はウェハ固定部材の構成例を示した断面図、第4図はウェハ固定部材の他の構成例を示した断面図である。

1: 半導体ウェハ

2: 固着用接着剂層

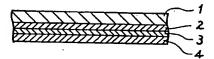
3:保持用感压接着層

4:支持基材

5:セパレータ

6:接着力低减層

# 第 1 図



第 2 図



